ベンゾジキサンテン類のホトクロミズムと構造化学

時田澄男*,内藤等

the Return

1. 緒言

ベンゾ[1,2,3-kl:4,5,6-k'l']ジキサンテン (1a)1) は、溶液中で可視光照射すると、一重項酸素を 付加して、無色のエンドペルオキシド体 (2a) へと変化する. 化合物 (2a)は加熱によって再びも との(1a)を再生する (<u>Scheme 1</u>).このとき、(1a) が赤色であるのに対し、(2a) は無色となる. す なわち、いわゆるホトクロミック化合物としての性質を示すことから、記録材料としての応用の 可能性が指摘されている 2)3).

著者らは,既に,(1a)の硫黄類似体 ベンゾ[1,2,3-kl:4,5,6-k'l']ビスチオキサンテン(1b), およびそのエンドペルオキシド体 (2b) を合成し,ホトクロミック特性を測定した <u>4)5</u>.



Scheme 1

また,消色体(2)を加熱し着色体(1)を再生する熱発色過程では,(2a) (1a)の反応に比較して,(2b) (1b)の反応の相対速度が,著しく小さかった. 化合物(1a)および(1b)には,図1に示すC(4)とC(6')またはC(4')と C(6)の位置に結合している水素原子同士の立体障害が予想される.著者らは, 先の論文で,(1a)と(1b)の立体障害の程度の差が,熱発色過程に於ける相対 速度に影響を与えていると定性的に考察した<u>5</u>).また,著者らは,(1a),(2a)の X線結晶構造解析について報告をした<u>6)7</u>.

今回,計算化学の手法を用いて求めた (1a), (2a)の最適化構造と,X線結晶 構造解析で得られた (1a), (2a)の構造を原子間距離,および,キサンテン環 A と B がなす二面角をもとに比較を行い,計算結果がX線結晶構造解析による実 測値を再現するかどうかを確かめた.続いて,(1b),(2b)の構造を計算で求め, (1a),(2a)の立体障害の程度の差を,(1a)のキサンテン環 A と B がなす二 面角と,(1b)のチオキサンテン環 A と B がなす二面角を比較することにより 定量的に評価し,先に報告した定性的考察の妥当性を検証したので報告したい.



Fig. 1. Molecular skeleton without hydrogen atoms and numbering schemes of (1) and (2)

2. 計算方法

構造最適化は半経験的分子軌道法である PM3 法 (MOPAC Ver. 6.01)<u>8)</u>を用いて行なった. (1a)の分子軌道 (MO)の描画には SPARTAN (旭化成情報システム)を用いた.ハードウェア は,構造最適化には SPARC Station 2 (SUN microsystems), MO 描画には, IRIS INDIGO XS24Z (Silicon Graphics)を用いた.

入力データの初期座標において, C—C 結合 および C—O 結合は 1.4 , C—H 結合は 1.1 , 結合角は 120°とした.図1に示すキサンテン環 A, B を平面構造とし, A 環, B環が 135° の角度をなす構造をもとに,構造最適化を行った.

はじめに,結合距離,結合角,二面角から定義される Z-マトリックスを入力データとして計算を行ったところ,結合を定義する順序により,最適化結果に違いが生じるという問題点が発生した.そこで,Cartesian 座標を用いて計算を進める XYZ オプションを適用したところ,この問題点は解決した.以下に示す構造最適化結果は,全てXYZオプションを用いて計算することにより得られたものである.



Fig. 2. Optimized geometries of (1a) and (2a)

	Tab	le 1. Atoi	nic distance in (1a) and (2a)			
	atomic distance / Å						
-	(1a)				(2a)		
	calcd	obs.	obs calcd	calcd	obs.	obs calcd	
C(4)—C(6)	3.04	3.08	0.04	3.24	3.25	0.01	
C(4)—C(6)	3.01	3.04	0.03	3.23	3.24	0.01	
O(10)-C(12)	1.38	1.40	0.02	1.38	1.38	0.00	
O(10)-C(13)	1.38	1.39	0.01	1.39	1.38	-0.01	
O(10)-C(12)	1.38	1.40	0.02	1.38	1.38	0.00	
O(10)—C(13)	1.38	1.38	0.00	1.39	1.38	-0.01	
C(9)—C(5)	1.41	1.41	0.00	1.52	1.52	0.00	
C(9)-C(11)	1.42	1.42	0.00	1.51	1.49	-0.02	
C(9')—C(5)	1.41	1.42	0.01	1.52	1.52	0.00	
C(9)—C(11)	1.41	1.39	-0.02	1.51	1.49	-0.02	
C(9)—O(15)				1.50	1.49	-0.01	
C(9)—O(15)				1.50	1.49	-0.01	

Table 1. Atomic distance in (1a) and (2a)

Table 2. Dihedral angle between the plane ${f A}$ and ${f B}$

compd	angle between the plane A and B [deg.]			
-	calcd	obs.		
(1a)	153	153		
(2a)	127	126		

3. 結果と考察

化合物 (1a), (2a) の構造最適化の結果を図 2 に示す. また, 主な原子間距離を計算値と実測 値とで比較した結果を表 1 に示す. さらに,炭素原子 13 個と酸素原子 1 個とからなるキサン テン環 A (C(4), C(9), C(15) を含む環)の平均平面を求め,同様にして求めたキサンテン環 B (C(4'), C(9'), C(15') を含む環)の平均平面との間でなす二面角を表 2 に示す.

(1a), (2a) の計算により得られた最適化構造とX線結晶構造解析の結果<u>5</u>)は誤差 1.44 %以内で 一致した (表1).

化合物 (1a) は平面分子ではなく, キサンテン環 AとBが わずかに折れ曲がった構造してい ることが, 計算でも実測でも示された (表 2 および, 図 2 左側). これは C(4) とC(6), または, C(4') とC(6) の位置にある水素原子同士の立体障害によるものである. この立体障害は, 酸素分 子が付加した (2a) では解放されており, (1a) に酸素付加を起こし やすくしている要因の一つ になっている.



Fig. 3. View of HOMO of (1a)



Scheme 2

消色型化合物 (2a)ではキサンテン環 AとBとがなす角度が大きく (表 2), 折れ曲がった屋根型構造をしている(図2右側). C(9) と C(9') は sp3 混成軌 道をとっており, (2a) は(1a) の立体障害を解放した構造となっている. C(9) と C(9') の位置で (1a) の大きな 共役系が2つの小さな 共役系に分割さ れた形状となっている. また, C(9)と0(15) または, C(9')と0(15') の原子間 距離は一般的な C 0 単結合(1.43)と比較して長く (obs.1.49 , calcd 1.50) ,紫外線照射や加熱により,酸素分子が脱離して(1a)を再生しやすい 実験事実1,2)を構造化学的に示唆している.

SPARTAN を用いて描画した (1a) の HOMO (最高被占軌道) を 図3に示す. 計算結果では (1a) の HOMO 係数が C(9) と C(9') の位置で最大となってお り、この位置に酸分子が付加する事実を説明している.

以上のように計算結果はX線結晶構造解析による実験結果を再現し,計算で得られた構造は物性予測に有効であると考えられた.縮合多環芳香族化合物に一 重項酸素が吸脱

	atomic distance (calcd) / Å	
	(1b)	(2b)
C(4)—C(6)	3.04	3.24
C(4)—C(6)	3.08	3.24
S(10)-C(12)	1.74	1.74
S(10)-C(13)	1.74	1.75
S(10')C(12')	1.75	1.75
S(10')C(13')	1.74	1.76
C(9)—C(5')	1.42	1.53
C(9)-C(11)	1.41	1.53
C(9')—C(5)	1.41	1.53
C(9)—C(11)	1.41	1.52
C(9)—O(15)		1.50
C(9)—O(15)		1.50

Table 3. Atomic distance in (1b) and (2b)

Table 4. Dihedral angle between the plane A and B

angle between the plane A and B [deg.]	
calcd	
147	
121	



Fig. 4. Optimized geometries of (1b) and (2b)

着して,(1a),(2a) と類似の構造変化を伴う例として,ジフェナントロ [5,4,3-abcd:5',4',3'-jklm]ペリレン(3) とそのエンドペルオキシド体(4) とからなる系があり(<u>Scheme 2</u>),計算化学的アプローチが報告されている<u>9)</u>. しかし,縮合多環芳香族化合物とそのエンドペルオキシド体からなる系で,そ れぞれの構造を実験的に決定し計算結果との対応を議論した報告はこれまでに 知られていない.

次に (1a) の硫黄類似体である (1b), およびそのエンドペルオキシド体 (2b) について,同様に構造最適化を行なった. 結果を<u>図4</u>に示す. (1b), (2b) の隣接原子間距離を<u>表3</u>に, また (1b), (2b) のチオキサンテン環同士がなす 二面角を<u>表4</u>に示す.

 Table 5. Heat ((1) and (2)	
heat of formation [kcal/mol]		∆(a - b) [kcal <i>1</i>
 a	b	mol]
 (1a) 62.33	(2a) 58.80	3.53
 (1b) 150.95	(2b) 138.00	12.95

構造最適化の結果,化合物(1b)にも水素原子同士の立体障害が見られ,チ オキサンテン環同士がわずかに折れ曲がった非平面構造を与えた.(1b)の2つ のチオキサンテン環同士がなす角度は147°(表4)であった.一方,(1a)の 2つのキサンテン環同士のなす角は153°(表2)であった.平面分子を考えた 場合の二面角は180°であるから,(1b)は(1a)よりも折れ曲がりが大きいと 解釈できる.ところで,(1b)の4つのCS結合の長さの平均は1.74であ り,これに相当する(1a)の4つのCOS結合の長さの平均は1.74であ り,これに相当する(1a)の4つのCOS結合の平均(1.38)よりも長い(表 1,3).(1b)の平面からのひずみが(1a)よりも大きくなった理由は,この差 に基づくものと考えられる.また,エンドペルオキシド体(2b)は屋根型構造 をとり(図4),酸素類似体(2a)よりも折れ曲がりが大きかった.表5に, 構造最適化の結果から得られた(1)と(2)の生成熱を示す.表5から, (2b)(1b)の反応は,(2a)(1a)の反応と比較してエンタルピー変化が大き い.このことは,(1b)が(1a)よりもひずみが大きいことと対応づけられる.

すなわち,表2,4に示した二面角は,この平面からのひずみを定量化する尺 度と見なせることになる. 我々はこれまでに化合物(2a)および(2b)を合成し,(1)と(2)のホトク

我々はこれまでに化合物(2a) および(2b)を合成し、(1)と(2)のボトクロミック特性の比較をし、報告を行なってきた<u>6)</u>.

541 nm の波長で同じ吸光度を示すように調製した,化合物(1a)または (1b)の空気飽和トルエン溶液に541 nm の光を照射すると,赤色の溶液が無色 へと変化し,光消色過程が観察された.吸光度の変化を測定することにより, (1)(2)の相対速度比を求めると,(1b)は(1a)に対して0.43 倍の消色速 度を示した.この結果は,(1b)の硫黄原子の重原子効果によるものと説明され る.

化合物 (2a) または (2b) のキシレン溶液を加熱還流したところ,もとの着 色体を再生した.加熱時間に対する (2a) および (2b) の濃度変化を測定し, 熱発色過程 (2) (1)の相対速度比を求めた結果を表6に示す.

Table 6. Relative rate of thermolysis of $\left(2\right)$ to give $\left(\,1\right)$

in refluxing xylene (140 °C)		
compd	relative rate	
(2a)	1.00	
(2b)	0.03	



Fig.5. State correlation diagram of O_2 - cyclopentadiene (5) and their adduct (6)

<u>表6</u>より,(2b)は(2a)の0.03 倍の熱発色速度を示し,(2b)は(2a)よりも,熱安定性に優れたホトクロミック化合物であることが分かる.

Kearns はシクロペンタジエン (5) の酸素分子付加体と,シクロペンタジエ ンエンドペルオキシド (6) との可逆反応の相関図について報告している (図 <u>5) 10)</u>. Kearns によると,基底状態の (6) が,反応基質の (5) と一重項酸 素分子を再生する反応は,図5に示す 1y0 1Y1 で表すことが出来る.一方, 光励起された (6) が (5) を再生する反応は,図5に示す 3y1 3Y0 で表すこ とが出来るが,この場合は副反応として (6) の励起状態 3y1 からラジカルを 生成する反応が存在する.Schmidt らによると,エンドペルオキシ ド体 (2a) は,熱反応で酸素を放出する際にラジカルの生成は起こらず,定量的に一重項 酸素と基質 (1a) を再生する<u>11)</u>.したがって,(2) (1) の反応速度は,それ ぞれの生成熱の差で論じることが出来ることになる.先に述べたように, (2b) (1b) の反応は,(2a) (1a) の反応と比較してエンタルピー変化が大き い(表5).したがって,(2b) (1b)の反応は,(2a) (1a) と比べて反応速度 が遅く,(2b) は (2a) よりも安定なホトクロミック化合物であると説明できる.

以上の様に,計算化学の手法を用いてホトクロミック化合物(1)および(2) の構造を予測することが出来た.また構造からホトクロミック化合物の安定性 を評価する手段として,<u>表2,4</u>に示した二面角を用いた方法が有効であることが分かった.

参考文献

1) R. Schmidt, W. Drews, H. -D. Brauer, J. Photochem., 18, 365 (1982).

2) H. -D. Brauer, R. Schmidt, W. Drews, Ger. Offen., 2910668 (1980), Appl., 2910668(1979).

3) 井口洋夫, 機能材料, 1983 (8), 59.

4) 時田澄男, 菅祥子, 戸谷倫彦, 西久夫, 日化, 1988, 97.

- 5) 時田澄男, 石井隆男, 新井剛, 小林康寛, 中津和三, 日化, 1992, 1097.
- 6) 望月忍, 吉岡寛, 中津和三, 時田澄男, 新井剛, 西久夫, 日化第 58 春季年会, 3 III H40 (1989) 京都.

7) Y. Kobayashi, S. Mochizuki, H. Yoshioka, K. Nakatsu, T. Arai, T. Ishii, S. Tokita, Proc. 2nd International Symp. on Chem. of Functional Dyes, 425 (1993).

8) MOPAC Ver. 6, J. J. P. Stewart, QCPE #455; Revised as Ver. 6.01 by T. Hirano, JCPE, P049.

9) K. Sakai, U. Nagashima, S. Fujisawa, A. Uchida, S. Ohsima, I. Oonishi, Chem. Lett., 1993, 577; I.

Oonishi, S. Fujisawa, J. Aoki, T. Danno, Bull. Chem. Soc. Jpn., 58, 2256 (1978).

10) D. R. Kearns, J. Am. Chem. Soc., 91, 6554 (1969).

11) R. Schmidt, W. Drews, H. -D. Brauer, J. Am. Chem. Soc., 102, 2791 (1980).

the Return